This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number :

03-139566

(43) Date of publication of application: 13.06.1991

(51) Int. CI.

CO8L 83/12 C08K 3/00

COSL 71/02 H01B 1/12

H01M 6/18

H01M 10/40

(21) Application number : 01-277835

(71) Applicant : TORAY DOW CORNING SILICONE CO

LTD

(22) Date of filing:

25, 10, 1989

(72) Inventor : NAKAMURA TAKASHI

(54) ION-CONDUCTIVE MATERIAL AND ITS PREPARATION

(57) Abstract:

PURPOSE: To prepare an ion-conductive material improved in the ionic conductivity and suitable for the use as a solid electrolyte of an electronic device by dispersing a metal ion of the group I or II of the periodic table in a specific crosslinked copolymer.

CONSTITUTION: An organopolysiloxane of formula I (wherein R1 is a monovalent org. group; R2 is an alkylene or arylene group; R3 is a divalent org. group; R4 is an alkylene group; R5 is R1; (1) is 0-1000; (m) is 2-1000; (n) is 1-1000; and (p) is 1-100), a polyoxyalkylene of formula II (wherein Z is an aliph. unsatd. hydrocarbon group; R6 is a divalent hydrocarbon group; R7 is an alkylene group; and (q) is 1-100), and a metal ion of the group I or II of the periodic table are compounded. The resulting compsn. is irradiated with ultraviolet rays to conduct the crosslinking reaction between the organopolysiloxane and the

#

polyoxyalkylene, thus producing an ion-conductive material wherein the metal ions are dispersed in the crosslinked copolymer of the organopolysiloxane and the polyoxyalkylene.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application

other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@ 公開特許公報(A) 平3-139566

®int.Cl.⁵	識別記号	庁内整理番号	@公開	平成3年(1991)6月13日
C 08 L 83/12 C 08 K 3/00 C 08 L 71/02	LRY LRX	6609—4 J 7167—4 J		
C 08 L 71/02 H 01 B 1/12 H 01 M 6/18 10/40	Z E A	7244-5G 8222-5H 8939-5H		
		築本請 隶	李琦少 第	音文項の数 3 (全8頁)

9発明の名称 イオン薬電性材料およびその製造方法

②特 顧 平1-277835 ②出 顯 平1(1989)10月25日

明 紅 客

1. 発明の名称

イオン導電性材料およびその製造方法

- 2. 存許済末の範囲
- 1 (A) 段式

(式中、R¹は1個の有機基、R²はアルキシン基もしくはまたはアリーレン基、R³は2個の有機基、R⁴はアルキレン基、R³は2個の有機基、R⁴は7ルキレン基、R³は1個の有機基、R⁴は7ルキレン基、R⁴は1個の有機基、R⁴は1~100の整数である。)で示されるオルガノオリシロキサンと(B)一般式 2·R³(P³0)q-P³-Z (式中、Zは調筋膨不均和炭化水素基、R⁴は2個の炭化水素基、R⁴はアルキレン法、Qは1~100の整数である。)で示されるポリオキシアルキレンとを反応させてなる民致合体関係物と。(C)周別後要器I係

または第日原の金額イオンからなり、 放金額イオンが応記共重合体領機物中に分散していることを特徴とするイオン準電性材料。

2 (B) 欧分のボース・エンアルネーンが一般式 O-Q・R*の(R*O)トード* (式中、Qは脂肪族不飽和 段化水震器、R*は2 価値化水震器、R*は1~100の 性散である。)で示される分子網片末端に脂肪 灰不飽和泉化水震器を有する ポリオキシアルキレンを合行するものである。 特許研究の範囲第1項記載のイオン導電性材料。

3 (A)-他式

(式中、R*は1値の行機基、R*はアルキレン基もしくはまたはアリーレン器、R* は2値の行機基、R*はアルキレン基、R*は1値の存機 基、2は8~1000の整数、mは2~1009の整数。

初間平3-139566(2)

日は1~1000の重数、りは1~100の重数である。)で示されるオルガノボリシロキサンと(B)一般 Co 式 2-Be (B*0)q·R*-2 (式中、乙は脂肪炭不改和及化水素基、R*は2 御皮化水素基、R*はアルキシン基、Q*は1~100の整数である。)で示されるボリオキシアルキレンと(C)周期地資源1 続きたは第三族の金属塩からなる最合物に保外線を照列して、前足(A)成分と(B)成分とを現構反応せしめることを特徴とする、イオンの理能材料の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

「理な上の利用分野」

本先別はイオン母祖性材料もよびその製造方 作に関する。

【従来の技術および発明が解決しようとする選 割】

近年、電地、投示本子(ECD等)等の電子 デバイスは、高性能化、小形化、耐製化が一般 と進んでいる。それに作いそれらに用いられる イオン尋電性材料も高性能化はもちろんのこと、

- イ)合有をせる准辞製(金属塩)の溶解量が十分に入るく、かつ、イオンに解剤させる能力が 大さいこと。
- ロ)解離したイオノが成分子マトリックス中を 移動し弱いこと等があげられる。 以上の条件を

四体化、高信都性、高型軟性、高成形加工性、 利銀性等値々の高度な要求がなされている。

遊泉、このようなイオン専選性材料としては、 (1)可服質を水、水性的剤または有效溶剤に溶解 した可能質溶液:

(2)ペータ・アルミナ (8-klgO₂)、 室化リチのム (Ltg#)、 ヨウ化リチウム・アルミナ (Ltl-klgO₂)、 ヨウ化却ルビジワム等の無機質からなる固体徴解質材料:

(1)超分子機助マトリックスに周期律表示【機なたは否】胁金属の塩を溶解、分散させた恩体電解質材料:

等が知られている。

しかし、(1)の選択資本度は、材料に水または 打機が耐容の数体を用いているため、電子デバイス外部への超級という問題が常に存在し、こ の過度によりデバイスの性能労化や問題部品の 切似を引き起こす場合がある。この欠点を改整 するために、電解質溶液中に高分子化合物を促 合して様化あるいはゲル状にしたイオン専用性

調たす高分子構造としてはPEQ(ポリエチレ ンオキシャ)等のポリエーナルセグメントを含 む黒婚体が比較的よい原電性を示すため、 随々 検討がなされている。 しかし、PBOの単体を **忽嚥しただけでは分子運動性に限界があり、宝** 烈で十分な準電平が得られていない。 ぞこで、 この欠点を改良するために、分子運動性の極め て高いンロキサンセグメントとPEOセグメン トとを狙み合わせた囚体犯罪質の合成が試みら れている。例えば、特閒昭 60-216483号広伐、 作間羽80-217261号広報および作問昭62-142681 号広報にはSt-0-C結合により結合されたシロキ サンとPEOとの共国合体の架積物にリチウム イオン等を分放させてイオン卵電性材料とした ものが記されている。 しかし、51-0-C結合は水 の存在により召募に切断されるため、 材料とし ての敗級が極めて不便である。 また、ソリッド ステートアイオニクス (Solid State looies) ·15.<u>233(1985)</u>哥にはオリュチレングリコールを 個額に有するポリシロテサンを2官能性イソシ

特別平3~139566 (9)

アナートにより単模国化させ、 全属イオンを分 放させてイオン導電性材料としたものが明示さ ねている。しかし、この場合、十分な強度を出 すまで固化させるにはNCO苺の量をOH苺に 対して十分に過剰に加えなければならないが、 段存NCO基は低油等のデパイスに組み込んだ 場合、単極材と反応を起こす恐れがあり、異用 化には四層があった。 さらに、 特別昭 62・2081 69号広報にはシロチサンとPEOとの処態物の 製造方法として自金融器によるヒドロシリル化 反応や放射線(電子線等)の照射による架構方 法を領げ、これらに、 企属イオンを分散させて、 イオン専電性材料としたものが開示されている。 しかし、これらの方法の場合、まず、白金触媒 を用いる場合は、 系内に自金が規留することに なり、恐られた個体電解費は着魚を呈するので、 **表示表子には道さないばかりか、リチウムイオ** ン尋のキャリナイオンの移動皮を低下させる恐 れがあった。また、放射線による塑橋方法は以 上のような欠点は除去できるが、 設備に募失な

代用がかかるため、実用化には至っていない。また特別的 #2-20 \$1 \$1 \$1 \$7 佐都等に開示されたイナン都面性材料の型遊方法は、 2 種以上の飲料を削冷させるために有機抑制を用いる必要があった。有機溶剤の使用は一部の製品には直用できないがかりか工程の頻繁化を招き、またはかかか工程の頻繁化を扱う。またの協力の設計が相談できても、溶剤が整備反応の助により影響が相談できても、溶剤が発展の品別の応じ、可覚性のなき等にはび付くため実用化には問題があった。

このように、 現在まで収煮されたポリシロキサンと他の両分子材料の用植物からなる歯体電解質は、 いずれも特性あるいは製造方法に欠点を存しており、 前述の電子デバイスへの応用としては液足すべきものではなかった。

本発明者らはかかる問題点を解決すべく登録 検討した結果、特定の共通合体架構物中に特定

の金属イオンを分散させてなる材料が、上記のような欠点がなくイオン 導電性に優れ、またその製造方法が上記のような欠点を払拭できることを見出し水気明に到達した。

本発明の目的は電池、表示菓子等の電子デバイスの固体電解質として好選に 便用可能なイオン 済電性材料 およびその 製造方法を提供するにある。

[堺頭の解決手段とその作用]

かかる本発明は、

(A)-設式

く式中、 R1は 1 値の有機基、 R*はアルキレン 死もしくはアリーレン基、 R*は 2 値の有機基、 1 は R*はアルキレン基、 R*は 1 値の有機基、 1 は 6~1000の整数、 m は 2~1000の整数、 n は 1~ 1000の整数、 p は 1~100の整数である。)で示 されるオルガノポリンロキサンと(B)一畝式 O-2-B⁰-X(B¹0)q-B⁰-2 (式中、 2 は臨助族不動和 以化水果基、 R⁰は 2 種の 皮化水果基、 R¹は アルキレン基、 qは I~100の 整数である。) で示される ポリオキンアルキレンと 全反応 きせてなる 共立合体 架積物 と、(C)周期 独 港 I 族 または 添工族 の 全員 イキンから なり、 狭全員 イキンが 耐配 共正合体 架積物中に分散していることを 野散とする イオン 準 数性 対料に 関する。

これについて説明するに、(A)成分のオルガノボリシロキサンは、本発明のイオン準電性材料の共立合体保護物を構成する主測となるものであって、放共血合体保護物を形成するためには1分子中に2個以上のメルカブト基含有炭化水渠道を有することが必要であり、また、優れたイオン郷電性を示すためにはオキシアルキレン基を有することが必要である。

かかるオルガノポリシロキナンは上式中、RIは、メナル族, エチル區, プロピル基等のアルキル區; フェニル盛、トリル區, キシリル盛等

特蘭平3-139566(4)

のアリール苗; ペンツル基、フェキチル基率の アラルキル基で例示される 1 低の有機基であり、 これら R!は経済性句よび皮好な共気会体優勝 物の形成性の組点からはその半数以上がメチル 基であることが好ましい。 R* はメチレン基 エテレン馬 プロピレン基等のアルキレン基も しくはフェニレン系、トリレン基。 キシリレン 基等のアリーレン茲である。 R!は式R!・S-(式中、 艮『は前記と同じ)、 醇足のようなアル キレン紙 アリーレン基等で酵示される2種の 有性話である。 R* はメテレン 基。 エチレン 族 プロピレン基 プチレン基 ペンチレン基 へ キシレン基。 ヘプチレン基等のアルキレン基で ある。 R* はメチル基、エテル共、プロピル基 等のアルキル茲: アセチル族をたはプロピオニ ル基等のアシル基で創示される「顔の有機基で ある。 9 は0~1000の範囲内、mは2~1000の種 **س内。 nは 1~1000の範囲内であり、これらは** 特に限定されないが、(A)成分と(B)成分が初 始するためには(1+m)とnの比率は(1:8)~(

\$:1)の範囲内が呼ましい。また、製造の容易さ、 丸退合体薬質物としての道度の硬さを得るため には、(4 + n)とmの比単は 0.01~100の範囲 内であり、(4 + m + n)は 10~100の範囲内が ほましい。

かかる我面合体の合成方法としては程々の方法をもしては程々の方法としては理解によれたが、その1つの方法としては理解によいカプトフルキル基を有するジオルガノポリンロキャンと、方本論に不飽和炭化水素基を有するプリオンシンとを、不飽和炭化水素基のモル設がフルキレンとを、不飽和炭化水素基のモル設が加またようではある。この付加反応は光別別またはラジカル関始剤の存在下で溶液内で容易に行える。

(B)成分のポリオキンアルキレンは、上記(A)成分の準値対であり、線値割としての働きをするためには、1分子中に少なくとも2個の助助族不飽和皮化水素基を含有することが必要である。また、(B)成分は共量合体架成物中に

PEO単位を導入し、高イオン事電性を発現する役割を果たす。

かかるボリオキシアルキレンは上式中、2 は ビニル基、アリル基、プロペニル基等の脂肪版 不動和収化水素基である。R 4 はメチレン基。 エチレン基、プラレン基、プチレン基、マンチレン基、マンチンと、スプロピレン及。アリールを ロピルフェニレン基等のアリール基とアルキレン はアルキルをとアリーレンの通知 である。R 5 はメチレン ボンチレン基、ヘキンレン基、アリーレン がある。R 7 はメチレン ボンチレン基、ヘキンレン基、ペプチレン ボンチレン基、ヘキンレン基、ペプチレン ボンチレン基、ヘキンレン基、ペプチレン ボンチレン基、ヘキンレン基、ペプチレン のアルキレン基である。 Q は 1 ~ 160の 範囲内 のアルキレン基である。 Q は 1 ~ 160の 範囲内 のアルキレン基である。 Q は 1 ~ 160の 範囲内 のアルキレン基である。 Q は 1 ~ 160の 範囲内

(B)成分は上記のような1分子中に少なくとも2個の動助族不均和族化水栗為を含有するポリオキシアルキレンであるが、このポリオキシアルキレンであるが、このポリオキシアルキングは一般式

O-O-R*--(R*O)r-R** (式中、Qは脂肪族不飽和

炭化水業基、R®は2値の炭化水業基、R®はア ルキレン丛、R(*は1面の脊髄基、『は1~100 の整数である。) で示される分子額片末端のみ に動助版不飽和敗化水素基を有するポリオキシ ブルキレンを含存するものを使用してもよい**。** この一般式で示される分子額片末端のみに簡諧 旅不飽和炭化水素基を育するポリオキシナルキ レンは上記(A)成分のメルカプト基に付加反応 し、共国合体県協物中にポリオキンプルキレン のグラフト類を形成させる働きをする。本発明 においては、かかるグラフト鉛が岩干存在した 方がイオン導電性が向上する傾向にあるので、 より高いイオン學習性が要求される場合は、 (B)成分としてこの種のポリオキシアとキレン を含打することが好ましい。 かかる分子類片末 韓のみに即動版不飽和炭化水素基を育するまり オキシアルキレンは上式中、Qは乙と同様な取 助版不飽和使化水素基。 R 4 は R 4 と同様な 2 質 の炭化水景基。R*はR*と同様なアルキレン基。 R16はメチル益、エテル基、プロビル基本のア

特別平3-139566 (5)

ルキル缶; フェニル基。ナフテル益等のアリール英; アセチル茲またはプロピオニル益等のアンル基である。

本発明のイオン郡電性材料は、上記のような(A)成分と(B)成分とそ反応させてなる非重合体理模特と(C)周期很投事I 版または掛耳族の金銭イオンからなるものであるが、この共変合体環機物は、主に(A)破分中のメルカプト甚との特別成不飽和後化水煮基との行列反応によって形成されるものであって、その反応でよって形成されるものであって、その反応不管としてはメルカプト 基と動助版不飽和反応に 川いられている従来公知の反応子及、例えば、電子線、 X 製 類外級等のエネルギー線を照射する反応手及が利用できる。

(C)成分はイオン等電性付う剤であり、これは、周期也表別「放または常直接に成するものであればよく特に限定されない。 かかる金属イオンとしてはラテクム、ナトックム、カリウム、カルンウム、マグキシウム等の金属イギンが倒

一に分取し舞くなり、また 0.005未満になると 高いイオン準度率が待続くなるからである。

本発明のイオン尊電性材料は、一般のメルカ プト基を有する化合物と類島族不動和炭化水器 あを何する化合物との付加反応に使用されてい る従来公知の技術学段および高分子物質中に金 銅貨を分散させる謎奈公知の技術手段を組み合 わせることによって容易に製造される。 これら の一例を挙げれば、例えば、(A)成分と(B)成 分の混合物に数外将等のエネルギー数を照射し、 (A)成分と(B)成分からなる共重合体製植物を 遊り、これを有機資剤に整調させた後、(C)成 分を混合し分散させる方法; (A)成分~{C}成 分からなる混合物に乗外線率のエネルギー組を 照引して(A)成分と(B)成分からなる共振合体 架構物を遊ると間時に(C)成分を分散させる方 法が挙げられるが、 水弛明のイオン海道性材料 を製造するには、次のような製造方法が好まし

すなわち、

示される。これらの中でも単位体験あるいは単位型量当りのエネルギー密度を大きくするためにはサチクムイオンが好ましい。 また、本鬼明のイオン事電性材料を理論などに適用する場合は、用いられる電極材と同様のイオン (例えば、電極材がリチウムの場合はリチウムイオン)を選択することが好ましい。

かかる(C)成分は、通常、全国塩の形態で使用される。全国塩の種類としては、いずれでもよいか、イオン専取性を高めるためには過塩素酸 リテウム (Liggo)。 ホウファ化リテウム (Liggo)。 ニファ化メタンスルホン酸リテウム (Liggo)。コウ化リテウム (Liggo)。コウ化リテウム (Liggo)。

また、その分数量は共立合体環境物中のオキシアルキレン病のモル数【RO】に対する塩のモル数【S】(例えば【LICIO.】等)は【S】 /【RO】は 0.005~0.25とすることが好ましく、より好ましくは0.01~0.05である。これは【S】/【RO】が0.25を越えると金属地が均

「(A)一般式

8' R' R' I R',SIO(SIO) R (SIO) R(SIO) RSIR', 1 4 4 R' R' SR R' - (R'O)p-R'

これについて説明するに、ここで世用される (A)成分と(B)成分は前記イオン専電性材料の

-575-

福田平3-139566(6)

説明の項で評述した(A)成分と(B)成分と同じ である。

(C)成分は前記イオン専軍性材料の説明の項で詳述した(C)成分と同じであり、その配合量

せてもよい。かかる有股港剤は特に限定されないが、例えば、ナトクヒドロフラン。 ジオキサン、アセトニトリル。ジメチホルムアミド、ジメチルスルホキシアが挙げられる。

また、この反応は、通常は紫外線原制下での 理婚友庇を促進する作用効果を示す光増展剤の 存在下で行われる。わかる光増思期としては常 外線硬化型機能に過激用いられる公知のもので よく、これには、アセトフェノン。 ペンゾフェ ノン、トリメチルシリルペンプフェフン。プロ ピオフェノン, 2-メチルアセトフェノン, 4-メ チルアセトフェノン, ペンゾインエテルエーテ ル、グチチルオリシロキサンの両末端にベング インがエーテル絵合した化合物。 しいイソプロ ピル) フェニル・トハイドロキシイソプロピル ケトン。 イーアリルアセトフェノン。 スーペンチル アセトフェノン。 むメとキンペンゾフェノン等 の芳香族ケトン、トリフェニルアミン等のアも ン化合物: アゾビスイソブチロニトリル等のア プ化合物が例示される。 この光増感剤の使用量

は(A)成分と(B)成分との合計量 100重量部に 対して0.5~20重量部である。これは0.5重量部 決済になるとイオン導電性が低下し実用に供き なくなるからであり、一方、20重量部を終える と均一な扱合物として用られないからである。

この方位においては(A)成分~(C)成分からなる配合物に世外線を照射し、前記(A)成分と(B)成分とを架弧反応させるのであるが、この(A)成分と(B)成分の混合は埋はん等の機作で移動に均一に混合できる。この混合は(C)成分を(A)成分または(B)成分に予め溶解させておき、(A)成分~(C)成分を混合するか(A)成分と(B)成分を混合させた後に(C)成分を添加混合してもよい。(C)成分のオキシアルキレン気への溶解は健はん等の操作でも可能だが、溶解時間短額のためには加熱あるいは超音波阻射等の機作が効果的である。

また、海豚工程において溶剤の使用が許容で きる場合には、有機溶剤中で(A)成分~(C)成 分を混合、海豚させ、しかる後に溶剤を蒸発さ

としては(A)成分のオルガノボリシロキャン10 0重量部に対し、0.001~20重量部の範囲内であ り、Fましくは0.05~20重量部の範囲内である。 反応温度は特に限定されないが、過常、要虚な いし加熱下で行われる。紫外線の発生頭としば、 従来公知のものでよく、これには例えまたは なが電質、キセノン放電質、低圧、中圧射線 は、近面質、キセノン放電管、低圧、中圧射線 は、は、紫外線 は、は、紫外線 は、は、大型では、低圧、中 に対象が単げられる。紫外線 としては野射単独で本組合物が単硬化状態にな としては野射単独で本組合物が単硬化状態にな を発度は、紫外線 の時度に取り込まれた状態になっているので、 が硬化物に取り込まれた状態になっているので、 が硬化物に取り込まれた状態になっているので、 とれる検圧処理する等の方法で取り除く必要が

[家族員]

以下、実施例にて、本党明をより詳細に説明 する。尚、イオン尊電性率の測定は次の方法に より行った。

〇イオン毎塩率の制定方法

イオン導電性材料をフィルム状に成形し、測

特别于3-139566(7)

定用試料とした。この試料の厚さをマイクロメーターで測定した後、その両面に直接1cmの円形プレート状の自金電磁を密着し、この金体を任意の温度に設定できる缺距容易の中に設置し、10・*Toff以下の高具空まで終圧して試料の状態が十分に平衡に適した後、してRメーター(接列ヒューレットパッカード社製4132A)により5m2~13m2の交流運圧を印加し、複合インピーダンス技によりイオン専選率を制定した。宏楽例1

下記に示される化合物(1)0.798g、化合物(2)0.20(2対よび透過無酸リチウム3).29gとを提はん混合し、超音波を解射して十分に溶解させた。この混合物に光均感剤として(4・インプロビル)フェニルー・ハイドロキシイソプロビルケーンを約20元加え均一に配合してイオン等限性級の物を得た。この報成物を、3cm四方のテフロン製の皿に流し込み、重直上方より再圧水段ランブからの1600/cmの数外線を8cmの距離でも砂値射したところ。0.3mm の限さの週明なフィ

射し 0.3 mのなさの透明なフィルムを成形し、イオン 単電率を測定したところ、 25でで5.0×10 単分 5 cm 1 の負が得られた。

化合物(3):

CH, = CH - CH, O (CH, CH, O), 2 CH,

虹旗 傑 3

契格例 1 で使用した化合物(1)0.84%、下記に示される化合物(4)0.351gおよび過均器酸リテウム31.5 mg を度はん配合し、超音放を照射して十分に掛解せしめ、次いで光増感剤として(4-イソプロピル) フェニル・1・ハイドロキンインプロピルケトンを約20mm 加えイオン導電性構成物を得た。 この組成物について、 5 mm 列 1 と同様にして無外線を照射し 0.3 mm の序さの透明なフィルムを成形し、このフィルムのイオン導電率を測定したところ、 25 でで 2.7×10-45・cm-1の値が持られた。

化分物(4):

CR2 = CB · CB, O(CB, CB2 O) · 2 (CR2 CBO) · 2 CB2 - CB = CH2

CB.

ルムが得られた。 さらにこれを10でで2日間は 圧乾燥させた後、このフィルムのイオン等電率 を測定したところ、28℃で 4.8×10⁻⁴5·cm⁻¹の 値が得られた。

化合物(1):

化合物(2):

CB: ECH-CB: O(CH: CB: O): ; CH: -CH=CH:

实题例 2

実施例 1 で使用した化合物 (1)0.739%、化合物 (2)0.136g、下記に示される化合物 (2)0.085g および過塩茶酸 リチウム31.20gとを提はん成合し、超音波を開射して十分に清解せしめた。 次いで。光増感剤として (1-インプロピル) フェニル・1・ハイドロキシインプロピルケトンを約20m加えたイオン単電性組成物を得た。この組成物について実施例 1 と同様にして整外線を形

実施併4

下記に示される化合物(5)0.7988%、化合物(2)0.214g および通塩素酸リテウム 32.7mg とを関はん混合し、超音級を劉別して十分に溶解させた。この混合物に光地感剤として(4・イソブロビルケトンを約20 mm 加え均一に混合してイオン等電性酸の動を得た。この超成物を、3cm 四方のテフロン製の動に流し込み、適应上方より高圧水位ランブからの1802/cm の類外間を8cm の距離でも砂路耐したところ、0.3mm の厚さの透明なフィルムが得られた。さらにこれを70℃で2日間は圧乾器させた後、このフィルムのイオン等電率を制定したところ、25℃で 4.6×10-85-cm-1の値が得られた。

化合物(1):

CH, CH, CH, CH, CH, CH, CH, CH, CH, S10(510), a (510), a (510), a (510), c (510), c S1CB, c (610), c (

特別半3-139566 (8)

化合物(2):

CB-=CB-GK-0(CB-CW-0): + CR2-GH=C8。 [発明の効果]

本発用のイオン専型性材料は、(A)成分と(B)成分とからなる特定の共立合体無機物中に(C)成分の企図イオンが分散しているので主義で高いイオン導性事を示し、これを電子デバイス等へ適用した際には被認れ、副作用等の参客がはい場の特徴を育する。 従って属信頼性の製品が切られる値、 無色透明のため低広い用途が期待できる。 また、 その製造力法は、 かかるイオン 専門性材料を生産性よく製造し得るという特徴を育する。

铃許山騒人 トーレ・シリコーン株式会社